

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成25年3月14日(2013.3.14)

【公開番号】特開2011-184561(P2011-184561A)

【公開日】平成23年9月22日(2011.9.22)

【年通号数】公開・登録公報2011-038

【出願番号】特願2010-51159(P2010-51159)

【国際特許分類】

C 10M 105/72	(2006.01)
C 10M 173/02	(2006.01)
C 10M 129/28	(2006.01)
C 10M 133/02	(2006.01)
C 10N 10/02	(2006.01)
C 10N 20/00	(2006.01)
C 10N 30/00	(2006.01)
C 10N 40/22	(2006.01)

【F I】

C 10M 105/72	
C 10M 173/02	
C 10M 129/28	
C 10M 133/02	
C 10N 10:02	
C 10N 20:00	Z
C 10N 30:00	Z
C 10N 40:22	

【手続補正書】

【提出日】平成25年1月24日(2013.1.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項3】

スルホン酸のアルカリ金属塩が、下記の一般式(I)

【化1】



(式中、R¹は、炭素数1~50の炭化水素基、Mは、アルカリ金属を示す。)

で表される化合物、又は下記の一般式(II)

【化2】



(式中、R²、R³は、それぞれ独立に、炭素数1~30の二価の炭化水素基、Xは、炭素数1~3のアルキレン基もしくは酸素原子を示し、Mは、アルカリ金属を示す。)

で表される化合物である請求項2に記載の水溶性シリコン加工液。